



作品番号：46602305

作品タイトル：大森貝塚遺跡庭園 大森貝塚の碑

作家：

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：東京都 品川区

撮影年月日：2018/9/16

学術名：

クレジット表記：(c)OPO / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：5074px × 3429px

印刷サイズ：43cm × 29cm

データサイズ：13.1MByte

ファイル形式：JPEG